3P023 金ナノ粒子の分散状態に及ぼすイオン液体アニオン種の効果 (千葉大院・融合*,千葉大院・自然**) 〇高橋 哲*, 畠山 義清 **, 西川 恵子*

【序】イオン液体は常温において液体状態を示す有機塩であり、難揮発性・難燃性・高イオン伝 導性といった特色をもつ物質である。このイオン液体に対してアルゴンスパッタにより金を蒸着 させ、金ナノ粒子を調製する手法が 2006 年に鳥本らによって報告された¹⁾²⁾。この手法は、安定 化剤を用いることなく金ナノ粒子を分散させることが可能な新規の調製法として注目を集めてい る。また、1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate を用いた場合、イオン液体のアルキル鎖長 が、粒径やその分布特性を制御する上で重要であることが明らかとなっている²⁾。一方、イオン 液体の各種物性はアニオン種により大きく異なる。つまり、これらを変化させることによっても 粒径を制御できる可能性がある。我々は、1-butyl-3-methylimidazolium (C₄mim⁺) をカチオンとし て、異なるアニオンのイオン液体を用いて金ナノ粒子を調製した。さらに、小角 X 線散乱 (Small-Angle X-ray Scattering : SAXS) 法を用いて構造解析を行い、金ナノ粒子の粒径およびその 分布特性に及ぼすアニオン種の効果を検討した。

【実験】イオン液体として 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate (C₄mim⁺/PF₆⁻) および 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate (C₄mim⁺/BF₄⁻)を用いた試料について示す。金ナノ粒子の調製にはイオンスパッタリング装置 JFC-1500 (日本電子)を用い、膜厚をそれぞれ 140、210、280 nm の 3 種類に設定することにより、金濃度の異なる試料を調製した。SAXS 測定はNANO-Viewer (リガク)を用いて行った。X 線の波長は 0.154 nm (CuK α 線)、カメラ長は 400 nm、露光時間は 1800 秒とした。検出器はイメージングプート (IP)を用いた。また、濃度の算出のため、スパッタ前後のイオン液体の密度測定を行った。測定には振動管式密度測定装置 DMA 4500 (Anton Paar)を用いた。

【結果・考察】C₄mim⁺/PF₆⁻に対してスパッタを行った試料(Au-C₄mim⁺/PF₆⁻)の SAXS パターンを図1に示した。金ナノ粒子の粒径を評価するために、SAXS 法の解析において最も一般的な Guinier plot による解析を試みた。結果を図2に示した。Guinier plot の直線部の傾きから、金ナノ粒子の粒径を見積もることができる。これにより、金濃度の増加につれて、粒径が増大するという結果が得られた。さらに、得られた SAXS パターンに対して理論散乱曲線による Fitting を 行い、粒径分布を求めた。各試料 (Au-C₄mim⁺/PF₆⁻、Au-C₄mim⁺/BF₄⁻)の 粒径分布 (数分布)



図 1 Au-C₄mim⁺/PF₆⁻の SAXS パターン



 $\boxtimes 2$ Au-C₄mim⁺/PF₆⁻ \mathcal{O} Guinier plot

を図3に示した。また、各濃度における金ナノ粒子の最大分布径を図4に示した。 $Au^+C_4mim^+/BF_4^-$ と比較して、 $Au^-C_4mim^+/PF_6^-$ は粒径が小さくなる傾向がみられた。

アルゴンスパッタによる金ナノ粒子の調製においては、イオン液体表面への金の蒸着が最初の 段階で起こる。ゆえに、イオン液体の表面張力が金ナノ粒子の粒径を制御する上で重要なパラメ ーターであると考えられる³⁾。 C_4 mim⁺/PF₆⁻、 C_4 mim⁺/BF₄⁻の表面張力を表1に示した。同程度の 表面張力にも関わらず、粒径には大きな違いが生じた。実験結果より、金ナノ粒子の粒径および その分布特性に対して、イオン液体のアニオン種あるいは表面張力以外の物性が影響を及ぼして いることが確認された。発表当日は、trifluorometanesulfonate (TfO)、bis (trifluoromethanesulfonyl) imide (TFSI) をアニオンとするイオン液体を用いて調製した金ナノ粒子の実験結果も示し、詳細 な議論を行う。



図3 金ナノ粒子の粒径分布

図4 各濃度における金ナノ粒子の最大分布径

	$\gamma (mJm^{-2})$
$C_4 mim^+/PF_6^-$	44.10±0.02 (293.15 K) ⁴⁾
$C_4 mim^+/BF_4^-$	44.81±0.02 (293.15 K) ⁴⁾

表1 $C_4 \text{mim}^+/PF_6^-$, $C_4 \text{mim}^+/BF_4^-$ の表面張力 γ

【参考文献】

1) T. Torimoto, K. Okazaki, T. Kiyama, K. Hirahara, N. Tanaka, S. Kuwabata, Appl. Phys. lett., 89 (2006) 243117

2) K. Okazaki, T. Kiyama, K. Hirahara, N. Tanaka, S. Kuwabata, T. Torimoto, *Chem. Commun.*, 6 (2008) 691-693

3) 畠山 義清、高橋 哲、鳥本 司、桑畑 進、西川 恵子、第二回分子科学討論会 (2008) 4B15 4) M. G. Freire, A. Pobudkowska, M. Rogalski, *J. Colloid. Interface. Sci.*, **263** (2007) 621-630